

先端技術



現在主流の半導体材料であるシリコンの性能を向上する電子素子用の新素材が登場している。国内の研究者が開発を手がける超電導物質や酸化物などで、今年のノーベル物理学賞の対象となった炭素シート材料「グラフェン」の対抗馬として急浮上している。シリコンの次の世代を担う「ポストシリコン」として実用化に向けた競争が激しくなっている。

11月初めに茨城県つくば市で開いた国際超電導シンポジウム ISS の会場。我々のポスターの前で大学院生が次々訪れる国内外の研究者への説明に追われていた」と東京工業大学の笹川崇男准教授は言う。発表したのは、新しい超電導物質

# 電子材「グラフェン」に対抗馬

代表的な新しい電子材料

名称	電子の速さ	特徴
グラフェン	シリコンの10~100倍	電子の移動が速い
ビスマス・セレン	シリコンの10倍	大型単結晶、感度、超電導
酸化亜鉛	シリコンの10倍	透明でディスプレイに向く
カーボンナノチューブ	アモルファスシリコンより大	素子を印刷で作れる

## 実用化へ課題解決急ぐ

この物質はビスマスとセレンの原子で構成するシートが積み重なった構造。笹川准教授らは銅を添加した超電導現象を確認した論文を発表した。しかし誰も追試に成功していなかった。

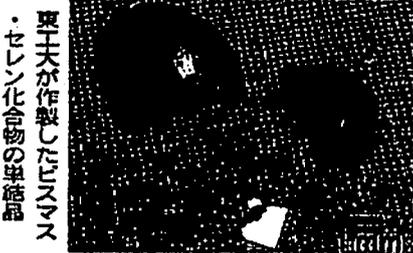
この化合物の表面にはシリコン内部より約10倍の速さで電子が動くことが目まぐるしく確認されている。電子の動きが速いほど性能の高い半導体材料になり、この速さは、年のノーベル賞の対象となる。

超電導の確認と併せて、この化合物の表面にはシリコン内部より約10倍の速さで電子が動くことが目まぐるしく確認されている。電子の動きが速いほど性能の高い半導体材料になり、この速さは、年のノーベル賞の対象となる。

グラフェンは鉛筆の芯の材料である層状炭素物質のグラファイトからめくり取った1枚の皮(層)。2004年に英国マンチェスター大学で開発に成功し、今年ノーベル賞の対象となった。シリコンの10倍の速さで電子が動くようにした TFT の試作に成功した。酸化亜鉛は透明。今後、液晶や速度が1ケタ高い TFT を開発したと発表した。「特性は引き続き向上していき、張り付けて画素を制御する」(藤原教授)と言う。

「印刷で作れる点に企業はきつと興味を持ってくれるだろう」と宮田助教は期待する。

性能はなかなか得られなかった。今回、宮田助教と藤原久典教授らは、界面活性剤と超音波を使って金属と半導体が混在するナノチューブから半導体成分だけを99%以上まで高純度化することに成功。今年9月にアモルファスシリコンより電子の速度が1ケタ高い TFT を開発したと発表した。「特性は引き続き向上していき、張り付けて画素を制御する」(藤原教授)と言う。



東工大が作製したビスマス・セレン化合物の単結晶。シリコンの10倍以上の速さで電子が動くことが確認されている。炭素材料としてグラフェンが動くと比べると、グラフェンの方が速い。炭素材料としてグラフェンが動くと比べると、グラフェンの方が速い。炭素材料としてグラフェンが動くと比べると、グラフェンの方が速い。

ただ欠陥が少なく動く TFT を試作した。シリコンは一大産業を築き、生産と名古屋大学の宮田耕助システムは確立している。作ることが難く、世界的に電子素子に活用する研究が行われている。シリコンに勝る。

「印刷で作れる点に企業はきつと興味を持ってくれるだろう」と宮田助教は期待する。

性能はなかなか得られなかった。今回、宮田助教と藤原久典教授らは、界面活性剤と超音波を使って金属と半導体が混在するナノチューブから半導体成分だけを99%以上まで高純度化することに成功。今年9月にアモルファスシリコンより電子の速度が1ケタ高い TFT を開発したと発表した。「特性は引き続き向上していき、張り付けて画素を制御する」(藤原教授)と言う。

(黒川卓)